2/7/7

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

002018269

WPI Acc No: 1978-31300A/ 197817

Resinous cation exchange membrane - of polyperfluorocarbon polymer with bonded sulphonic acid gp. admixed with polymer contg. sultone ring

Patent Assignee: TOYO SODA KK (TOYJ)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 53029291 A 19780318 197817 B

Priority Applications (No Type Date): JP 76103599 A 19760901

Abstract (Basic): JP 53029291 A

Cation exchange membrane is composed of perfluorocarbon polymer having bonded sulphonic acid gps. admixed with polymer contg. sulphone ring.

The membrane is prepd. by impregnating a perfluorocarbon polymer (I) membrane having sulphonic acid convertible gps. with diolefin monomer capable of forming sulphone ring and crosslinking agent and/or other monomers, polymerising and if necessary, converting the gp. convertible to sulphonic acid by hydrolysis.

(I) is e.g. of formula: XSO2CFRfCF2O(CFYCF2O)nCF=CF2 (where X = OH, F or -O- (quat.-ammonium); Rf = F or perfluoroalkyl; Y = F or trifluoromethyl; n = 1-3). The crosslinking agent is e.g. divinyl benzene and/or fluorinated diolefin of formula CF2=CF-O-(CF2-CF2-O)n-CF=CF2 (where n = 1-3).

Membrane shows improved selective permeability for cations and physical properties, and is used as a diaphragm in the electrolysis of alkali metal halides.

19日本国特許庁

公開特許公報

①特許出願公開

昭53—29291

Int. Cl ² .		識別記号
C 08 J 5/22	//	
C 08 F 259/08		
C 25 B 1/46		
C 25 B 13/08		

⑤日本分類13(9) F 13126(3) E 12213(7) D 14

15 F 212.121

庁内整理番号 7003—4A 6779—45 7268—4A 1 7268—4A ❸公開 昭和53年(1978) 3 月18日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 5 頁)

匈陽イオン交換膜および該膜の製法

②特 願 昭51-103599

②出 願 昭51(1976)9月1日

@発 明 者 髙橋堅二

新南陽市大字富田4560番地

同 清田徹

新南陽市大字富田4560番地

@発 明 者 浅海俊一

新南陽市大字富田4560番地

同 清水明彦

新南陽市大字富田4560番地

①出 願 人 東洋曹達工業株式会社 新南陽市大字富田4560番地

明細 普

1発明の名称

陽イオン交換線および該膜の製法

2.特許請求の範囲

- (1) スルホン酸基を結合しているパーフルオロカーボン電合体膜と該重合体膜に存在するサルトン銀を含む重合体より構成されてなる場イオン交換膜。
 - (2) スルホン 牧基を結合しているパーフルオロ カーボン 重合体膜が一般式、

X80,CFRfCF20(CFYCF20),CF=CF2

(式中、xはOH.フツ架またはOZ で、Zは アンギェルは 第4級アンモニウムラジカル、R1は1ない し10個の炭素原子を有するパーフルオロア ルキル基、xはフツ架またはトリフルオロメ テル基、pは1ないし3の整数である)で表 わされるパーフルオロカーポンスルホニルフ ルオライドとフツ化ビニル、フツ化ビニリデ ン・クロロトリフルオロエチレン・四フツ化 エチレン・六フツ化プロピレンなどの含フツ 紫単敏体との共重合体より得られる痕である 特許点水の範囲第(1)項配載の陽イオン交換帳。

- (3) サルトン嬢を含む電合体が、サルトン壌を 形成しうるジオレフイン単量体の単独電合体 または架橋剤および/またはその他の単量体 との共電合体である特許開来の範囲第(1)項記 載の陽イオン交換機。
- (4) 架橋剤がジビニルベンゼン・ブタジエン等
 のジオレフイン系単衡体および/または一般
 式 CF₂ =CF-O+CF₂ -CP₂ -O+n CF=CF₂
 (ただし、nは1ないし3の整故である)で
 表わされるようなフツ素系ジオレフインである特許構求の範囲第(3)項配載の時イオン交換
 な。
- (5) スルホン酸基および/または加水分解によってスルホン酸基になりらる基を結合しているパーフルオロカーボン重合体膜にサルトン 選を形成しらるジオレフイン単量体を必要に

特問 昭53-29291(2)

応じて架橋剤および/またはその他の単量体とともに含受せしめたのち重合することおよび上記において加水分解によつてスルホン酸差になりうる基を結合しているパーフルオロカーボン 複合体膜を用いる場合は、 さらにスルホン酸基になりうる基をスルホン酸基に変換することからなることを特徴とするスルホン酸基を結合しているパーフルオロカーボン 複合体膜と眩重合体膜に存在するサルトン線を含む重合体より構成されてなる場イオン交換膜の製法。

(6) スルホン酸基および/または加水分解によってスルホン酸基になりうる基を結合しているパーフルオロカーボン 取合体膜が一般式 XSO₂ CFRfCF₂ -O+CFYCF₂ O+nCF=CF₂ (式中XはOH・フッ案またはOZ で、Zは第4級アンモニウムラジカル・Rfはフッ案または1ないし10個の炭素原子を有するパーフルオロアルキル基・Yはフッ案またはトリブルオロメチル基、nは1ないし3の整数で

ある)で授わされるパーフルオロカーボンスルホニルフルオライドとフッ化ビニル・フッ化ビニリデン・クロロトリフルオロエチレン・
四フッ化エチレン・六フッ化プロピレンなどの含フッな単量体との共重合体より得られる
族である特許前求の範囲第(5)項記載の勝イオン交換膜の製法。

- (7) 架橋剤がシピニルペンゼン・ブタジェン等
 のジオレフイン系単量体および/または一般
 式 CF₂ = CF-O+CF₂ CF₂ O+D CF=CF₂
 (ただし、nは1ないし3の整数である)で
 表わされるようなフツ系系ジオレフインである特許請求の範囲第(5)項配載の勝イオン交換
 膜の製法。
- (8) 東合が熱重合またはラジカル開始利重合でなされる特許請求の範囲第(6)項配載の製法。

3.発明の詳細な説明

本発明は、優れた場イオン選択透過性を有し、 かつ、耐薬品性、耐熱性ならびに機械的強度をか

ね備えた膜抵抗の小さな場イオン交換膜およびその製造法に関し、特にアルカリ金属ハロゲン化物の電解用隔膜として好適な陽イオン交換膜および その製造法に関するものである。

イオン交換膜の出現以来、イオン選択透過性お よび耐久性の向上には多くの努力が払われ、その 結果、陽イオン交換膜についてはスルホン最基を 有するスチレンージピニルペンゼン系電合体を原 型とした膜が開発され、多くの場合に満足すべき 選択透過性と耐久性を偏えたものが供給されてい る。

しかし、イオン交換膜の使用される条件は、排水・排液処理あるいは食塩電解への応用などにみられるように、ますます苛酷になる傾向にあり、 膜の耐久性の一層の向上が要求されている。

また、選択透過性についても、従来の陽イオン交換膜では十分優れたものはなく、多くの悠イオン透過については、良好を阻止性を示すが、水酸イオンを含む電解質水俗液では陽イオン輪率は素しく低下する。とれは、水俗板中では水線イオンの易動度が他の悠イオンに比べて著しくみないであるが、とのととは、水像イオンの膜透過性を十分に阻止し得ないとによるものであるが、このととは、水像イオンを含む条件下で陽イオン交換膜を使用する場合には、電流効率の低下をもたらすので、重大な問題である。

本発明者らは、射久性・陽イオン選択透過性に 関する要求を満足させ、かつまた、膜抵抗の小さ な陽イオン交換膜の開発について鋭意研究を行い スルホン酸基を結合しているパーフルオロカーボ ン電合体にサルトン墩を導入することによつて、 小さな膜抵抗・すぐれた喇イオン選択透過性を有 し、かつ耐久性・機械的強度のすぐれた場イオン 交換膜を発明するに至つたものである。

すなわち、本発明はスルホン酸基を結合しているパーフルオロカーボン塩合体膜と該 取合体膜内に存在するサルトン膜を含む電合体より構成されてなる場イオン交換膜をよびスルホン酸基を結合して次々になる場イオン交換となり得る基を結合して汲をが成しうるジオレフインともに合うとは、スルホン酸基になりうる基を用いまたは、なりうる基をスルホン酸基に変換することがなりの基をスルホン酸基に変換することがなった。

得ることができる。

スルホン酸基を含むこのようなパーフルオロカー ポン電合体膜としては、 種々の構造のものが使用 可能であるが、例えば、一般式

XSO, CFRICE, O(CFYCE, O), CF=CF,

(式中×はのH・フッなまたはの2で、2は第4級アンモニウムラジカル・Rtはフツ袋または1をいし1の炭素原子を有するパーフルオロアルキル基・平はフッ袋またはトリフルオロメチル基・ロは1をいし3の整数である)とフッ化ビニル・フッ化ビニリデン・クロロトリフルオロエチレン・四フッ化エチレン・六フッ化プロピレンなどの含ったとの加水分解した型のパーフルオロスルホン酸型はイオン交換膜は、直鎖状のポリマー構造をもつため、独々の単量体や軽くに好適である。

るととを特徴とする収抵抗が小さく、耐久性が優れ、かつ水酸イオンに対して良好な透過阻止性を 示す関イオン交換減およびその製法に関するもの である。

本発明で得られた端イオン交換膜は、従来の隣イオン交換膜の応用される分野には膜がそれらの栄件下で不都合を反応を生じたりすることがなければ、何ら支障をく用いることができるが、本発明の満イオン交換膜の最大の特徴は、その優れたOH イオン透過阻止性と耐久性、そして小さな膜抵抗にあり、このような特徴は、ハロゲン化アルカリの世界における隔膜、例えば食塩電解用隔膜として使用されるときに最も効果をあらわす。

本発明の儲イオン交換膜の母体膜となるスルホン酸基を含むパーフルオロカーボン 東合体は、スルホン酸基あるいは加水分解によつてスルホン酸 基になり 5 る基を結合しているパーフルオロカーボン単位体を単独であるいは共東合可能を他の単量体とともにラジカル東合したものを膜状に成形し、あるいはさらに、加水分解することによつて

とのパーフルオロカーポン電合体膜は、必要に よりテフロン繊維などで補強されたものであつて もよい。

サルトン娘の導入は、サルトン根を形成しりる ジオレフイン単量体をパーフルオロカーポン重合 体膜に含憂せしめたのち重合すればよい。サルト ン塊を形成しりるジオレフイン単量体としては、 例えば、

をあげることができる。

上配のような単量体のみを含浸して重合しただけでは重合体が系外に溶け出す可能性のある場合には、 架橋剤を添加すればよい。

架橋剤としては、ジピニルペンゼンあるいはブタ ジエン等のジオレフイン系単量体の他に、

OF: =OFO(OF: OF: O)n CF=OF:

(ただし、nは1ないし3の整数である)の如き

特別 昭53-29291 (4)

フツ素系ジオレフインなどを用いることができる。 サルトン環を形成しうる上配のような単量体と 架橋剤との溶液を作成し、ラジカル開始剤として 例えば、過酸化ペンゾイルを振加したのち、前配 パーフルオロカーボン重合体膜を浸漬する。

授徴する温度は-10℃をいし100℃の範囲であるが、好きしくは、20℃をいし60℃の範囲である。 浸漬時間は5分をいし50時間である。 とのようにしてパーフルオロカーボン重合体膜中に含炭させた単量体を次いで重合するのであるが、その場合の温度は60℃ないし200℃の範囲である。好きしくは80℃ないし150℃の範囲である。

これらの単量体の核パーフルオロカーボン車合体膜への含要にあたつては、必要に応じて適当な 密媒を用いてもよい。

密媒としては、メタノール・エタノールのような アルコール類・ジェチルエーテル・メチルエチル エーテルのような脂肪族エーテル類・テトラヒド ロフラン・ジオやサンのような環状エーテル類な

体膜を作成した。この膜の交換容量は 0.9 imeq/9 乾燥樹脂 であつた。この膜の膜抵抗は $2.0 \Omega \text{ cm}^2$,陽イオン輪率は 8.2.9 であつた。

アリルビニルスルホネート25重量部,ジビニルペンゼン1重量部,ジェチルエーテル74重量部からなる均一な溶液に上配のパーフルオロカーポン重合体膜を25℃で5時間浸液したのち膜を取り出し、表面をきれいにふきとり、ガラス板にはさみ、90℃,25時間加熱重合させた。このようにして得られた場イオン交換膜の膜抵抗は25Ωαμ , 偽イオン輪率は93%であつた。

実施例2

突施例1で使用したパーフルオロカーボン重合体膜をアリルアリルスルホネート 3 0 重量部・ジビニルペンゼン 2 重量部・ジエチルエーテル 6 8 重量部からなる均一な溶液に 2 5 ℃で 6 時間浸漬した。

その後、実施例1と同様の処理をほどこすことに よつて陽イオン交換膜を得た。この膜の膜抵抗は どが用いられる。含要させた単量体を重合する方 法として上配のラジカル開始剤を用いる複合の他 に熱重合でも行うとともできる。

以下、実施例でもつて本発明を具体的に説明するが、本発明の範囲は、これらの実施例のみに限 定されるものではない。

なお、腱の輸率は、Q5N NaOHと25N NaOHの 例で発生する膜電位をネルンストの式に適用して 求めた。

展抵抗は、 20% NaOH 中で 2 5℃で 1000c/8 の 交成ブリッジ法で測定した。

実施例1

を常法に従つて共重合し、成型し、加水分解して スルホン酸基を有するパーフルオロカーポン電合

29 Ω (382) 陽イオン輸率は95 ずであつた。

実施例 3

アリルビニルスルホネート 2 5 重量部、1 ータロルブタジエン1 重量部、ジエチルエーテル 7 4 重量部からなる均一な溶液に過激化ペンゾイル 0.0 3 %を添加した。この溶液に実施例1 で使用したパーフルオロカーボン 電合体膜を 2 5 ℃で6時間浸漬した後、膜を取り出し表面をふきとり、ガラス板にはさみ 8 0 ℃で 2 0 時間重合した。得られた陽イオン交換膜の膜抵抗は 2 8 Ωω²、勝イオン輪率は 9 5 %であつた。

宴旅例4

陽イオン交換膜(Du Pont社製 商品名 Nation 315)をアリルピニルスルホネート25 重量部・ジビニルベンゼン1重量部・ジエチルエーテル74 重量部からなる均一な溶液に25℃で5時間受債したのち、実施例1と同様の処理をほどとすことによつて陽イオン交換膜を得た。得ち

れた陽イオン交換膜の腹抵抗は 4.6 Ω cm² , 陽イオン輪率は 9.7 %であつた。 Nafion® 315 の膜抵抗は 5.6 Ω cm² , 陽イオン輸率は 9.0 %であつた。

夹施例 5

アリルアリルスルホネート 3 0 重量部 ・ジビニルペンゼン 2 重量 部 ・ジエチルエーテル 6 8 重量 部 か 5 なる均一な 密 液 に 過酸 化ペンゾイル 0.05 が を 添加した。 この 密 液 に 実施 例 4 で 使 用 し た 膜を 2 5 ℃ で 6 時間 浸漬した 後、 実施 例 3 と 同様の 処理をほどとす ことに より 陽 イオン 検膜を 得た。 この 膜の 膜 出抗 は 5.0 Ω αμ² ・陽 イオン 輸率 は 9 6 が さつた。

特許出賴人 東洋曹達工業株式会社